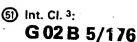
Offenlegungsschrift

₍₁₎ DE 3345038 A1



G 02 B 5/174 G 02 B 5/14 G 02 F 1/13 H 04 J 15/00



DE 3345038 A



DEUTSCHES PATENTAMT (21) Aktenzeichen: Anmeldetag:

P 33 45 038.2 13, 12, 83

Offenlegungstag:

14. 6.84

US 4693544

③ Unionsprior tät: ② ③

(31)

14.12.82 JF P218902-82

19.01.83 JP P6775-83

(7) Anmelder:

Nippon Sheet Glass Co. Ltd., Osaka, JP

(74) Vertreter:

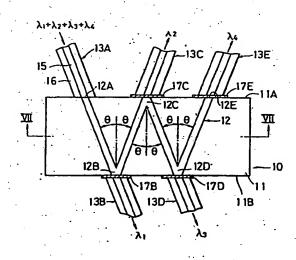
Mitscherlich, H., Dipl.-Ing.; Gunschmann, K., Dipl.-Ing.; Körber, W., Dipl.-Ing. Dr.rer.nat.; Schmidt-Evers, J., Dipl.-Ing.; Melzer, W., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München

② Erfinder:

Yamasaki, Tetsuya, Amagasaki, Hyogo, JP; Okuda, Eiji, Itami, Hyogo, JP

Optische Wellenleitervorrichtung

Eine optische Wellenleitervorrichtung besitzt nach der Erfindung einen optischen Wellenleiter (12), der als Bereich eines transparenten Substrats (11) ausgebildet ist und einen Brechungsindex aufweist, der höher ist als der Brechungsindex des Substrats (11). Der optische Wellenleiter (12) besteht aus ersten und zweiten optischen Wellenleiterelementen, von denen jedes ein Ende auf eine Oberfläche (118) des transparenten Substrats (11) richtet und die anderen Enden in der Nachbarschaft der Oberfläche (11B) des transparenten Substrats (11) miteinander verbunden sind und diese Verbindungsstelle auf die Oberfläche (11B) des transparenten Substrats gerichtet ist.



ORIGINAL INSPECTED

[+ 8000 MTNCHEN 22 . Steinsdorfstruße 10 28 (089) * 29 66 64

Dipl.-Ing. H. MIT: CHERLICH Dipl.-Ing. K. GUNSCHMANN Dr. rer. nat. W. KÖRBER Dipl.-Ing. J. SCHMIDT-EVERS PATENTANWÄLTE

13.12.1983

NIPPON SHEET GLASS CO. LTD 8,4-chome, Dosho-machi, Higashik-ku Osaka/Japan

Patentansprüche.

Optische Wellenleitervorrichtung mit einem optischen Wellenleiter (12,31) mit einem Bereich, der in einem transparenten Substrat (11,30) ausgebildet ist und der einem Brechungsindex aufweist, der höher ist als der Brechungsindex des Substrats (11,30), wobei der optische Wellenleiter (12,31) erste und zweite Wellenleiterelemente aufweist, von denen jedes ein Ende zu einer Oberfläche des transparenten Substrats gerichtet hat, wobei das erste Wellenleiterelement und das andere Ende des zweiten optischen Wellenleiterelements mit einander im wesentlichen in V-Form verbunden sind, und das andere Ende des ersten optischen Wellenleiterelements auf eine Oberfläche (11A, 30B) des transparenten Substrats (11, 30) gerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das andere-Ende der beiden ersten und zweiten Wellenleiterelemente in der Nähe der Oberflächen (11B,30A) des transparenten Substrats (11,30) im wesentlichen in V-Form mit einander verbunden sind und ein Verbindungsteil (12B, 33) davon auf die Oberfläche (11B, 30A) des Substrats (11,30) gerichtet ist.

- 1 2. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,
 daß der optische Wellenleiter (12) ein drittes
 Wellenleiterelement aufweist, das ein Ende auf die
 Oberfläche (11B) des transparenten Substrats (11)
 gerichtet hat und das andere Ende des dritten
 Wellenleiterlements und das eine Ende des zweiten
 Wellenleiterlements im wesentlichen in V-Form in
 der Nähe der Fläche 11A) des transparenten Substrats
 (11) mit einander verbunden sind und ein Verbindungsteil (12C) davon auf die Oberfläche (11A) des
 transparenten Substrats (11) gerichtet ist.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet,
 daß der optische Wellenleiter (12) ein viertes
 optisches Wellenleiterelement aufweist, dessen eines
 Ende auf die Oberfläche (11A) des transparenten
 Substrats (11) gerichtet ist, während das andere
 Ende dieses vierten optischen Wellenleiterelements
 und das eine Ende des dritten optischen Wellenleiterelements in der Nähe der Oberfläche (11B) des transparenten Substrats im wesentlichen in V-Form mit
 einander verbunden sind, und ein Verbindungsteil (12D)
 davon auf die Oberfläche (11B) des transparenten
 Substrats (11) gerichtet ist.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 3 dadurch gekennzeichnet,
 25 daß die Wellenleiterelemente jeweils geradlinig
 verlaufen.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4 dadurch gekennzeichnet, daß die Achsen der optischen Wellenleiterelemente in einer gedachten Ebene liegen, die lotrecht zur Oberfläche (11B) des transparenten Substrats liegt und mit einer zur Oberfläche (11B) des transparenten Substrats (11) senkrechten Linie Bilden und die Achsen der optischen Wellenleiterelemente sich an der Oberfläche des transparenten Substrats kreuzen.

- 6. Vorrichtung nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnt, daß optische Filter (17B,17C,17D)auf Bereichen der Oberfläche des transparenten Substrats (11) vorgesehen sind, auf die die Verbindungsteile (12B,12C, 12D) gerichtet sind.
 - 7. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Filter (17B,17C,17D) Licht mit vorbestimmten Wellenlängen durchlassen und Licht mit anderen Wellenlängen reflektieren.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Filter Licht in vorbestimmten Mengen durchlassen bzw. das restliche Licht reflektieren.
- 9. Vorrichtung nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet,
 daß ein weiteres optisches Filter (17E)am Ausgangsende (12E) des optischen Wellenleiters (12)angeordnet ist.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 7 dadurch gekennzeichnet, daß das Verbindungsteil (12B)im transparenten
 20 Substrat (11) und ein Ende (12A) des optischen Wellenleiters in einem zweiten transparenten Substrat einander gegenüberliegen.
- 11. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsteile (12B) im transparenten

 Substrat und das zweite transparente Substrat einander gegenüberliegen und zwischen ihnen ein flüssiger Kristall (22) angeordnet ist.
- 12. Vorrichtung nach Anspruch 11 dadurch gekennzeichnet, daß die Oberläche des transparenten Substrats auf die die zwei Enden (12A,12E) des optischen Wellenleiters (12)gerichtet sind, im wesentlichen lotrecht zur optischen Achse des optischen Wellenleiterelements angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß ein drittes optisches Wellenleiterelement (32) vom zweiten optischen Wellenleiterelement (31B) an einem mittleren Punkt zwischen dem einen Ende (36) des zweiten optischen Wellen-5 leiterelements (31B) und dem Verbindungsteil (33) abzweigt unddie Oberfläche (30A) des transparenten Substrats (30) erreicht, wobei das dritte Wellenleiterelement (32) mit dem Verbindungsteill (33) bezüglich des zweiten Wellenleiterelements (31B) 10 einen spitzen Winkel bildet; ein Teil des vom ersten optischen Wellenleiterelements (31A) übertragenen Lichts von einem optischen Filter (34) durchgelassen wird, das auf einem Oberflächenteil des transparenten Substrats (30) angeordnet ist, auf 15 das der Verbindungsteil (33) gerichtet ist und das restliche Licht vom optischen Filter (34) reflektiert wird; und das durch das dritte Wellenleiterelement (32) eingeführte Licht? das durch das zweite optische Wellenleiterelement 20 (31B) übertragen wird.

- 14. Vorrichtung nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, daß das erste bzw. zweite Wellenleiterelement (31A, 31B) geradlinig sind.
- 15. Vorrichtung nach Anspruch 14 dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche 30B des transparenten Substrats (30), auf die das eine Ende (36,35) jedes der ersten bzw. zweiten Wellenleiterelemente gerichtet ist, im wesentlichen lotrecht zur optischen Achse des ersten bzw. zweiten optischen Wellenleiterelements (31A,31B) angeordnet ist.
 - 16. Vorrichtung nach Anspruch 13 dadurch gekennzeichnet, daß die ersten und zweiten Wellenleiterelemente (31A, 31B) bogenförmige Teile zwischen dem Verbindungsteil (33) und dem einen Ende (35,36) aufweisen und die optischen Achsendes ersten und zweiten Wellenleiterelements (31A,31B) im wesentlichen lotrecht zur Oberfläche (30B) des transprenten Substrats (30) stehen.

35

1

35

Optische Wellenleiter-Vorrichtung.

Die Erfindung bezieht sich auf eine optische Wellen-5 leiter-Vorrichtung, die einen optischen Wellenleiter aufweist, der in einem transparenten Substrat einen Bereich umfaßt, der einen größeren Lichtbrechungsindex aufweist als das transparente Substrat. Im Besonderen 10 bezieht sich die Erfindung auf eine optische Wellenleiter-Vorrichtung, die zweckmäßig als Element zur zur Bildung eines Demultiplexers, eines Multiplexers, eines Demultiplexers/Multiplexers, eine Kopplers, eines optischen Schalters oder dergl. verwendet werden kann. 15 Ein Multiplexer, ein Demultiplexer oder ein Demultiplexer/Multiplexer ist eine wichtige Einrichtung in einem optischen Nachrichtenübermittlungs-System. Ein konventioneller Demultiplexer um gemischtes Licht, das Licht mit drei oder vier verschiedenen Wellen-20 längen umfaßt, in Lichtkomponenten mit je einer einzigen Wellenlänge zu trennen, benutzt üblicherweise ein Interferenzfilter. Ein konventioneller Demultiplexer um gemischtes Licht mit einem höheren Mischungsgrad mit 8 - 10 verschiedenen Wellenlängen zu trennen, 25 verwendet üblicherweise ein Beugungsgitter. Dies beruht darauf, daß ein Demultiplexer mit einem Intefferenzfilter mit dem Grad der Trennanforderungen im Aufbau zunehmend komplizierter wird. Ein bekannter Demultiplexet mit einem Interferenz-30

Ein bekannter Demultiplexet mit einem Interferenzfilter ist in Fig. 1 gezeigt. Bei diesem Demultiplexer besteht die Demultiplexer Einheit aus einem
Paar von abgestuften Index-Linsen 1, deren Endstirnflächen einander zugewandt sind, wobei ein Interferenzfilter 2 zwischen diesen Flächen angeordnet ist,
wobei ihre Mittelachsen mit einander fluchten. Jede
dieser Linsen weist eine Länge auf, die 1/4 der

maximalen periodischen Lichtstärke (pitch of light) entspricht und weist einen in der Mittelachse maximalen Brechungsindex auf, der nach einer Parabolfunktion zum äußeren Rand hin abnimmt. Eine Mehrzahl (im vorliegeden

Fall ein Paar) solcher Elemente von Demultiplexer-Einkeiten 3A bzw. 3B sind so zusammengefügt, daß die Mittelachsen gegen einander versetzt sind. Ein Interferenz-Filter 2A bzw. 2B des jeweiligen Elements 3A bzw. 3B reflektiert das Licht mit einer spezifischen Wellenlänge 1 bzw. 2 und läßt das Licht mit anderen Wellenlängen durch.

10

25

30

In einem solchen Demultiplexer wird gemischtes Licht mit Wellenlängen l_1 , l_2 und l_3 , das durch eine einzige optische Faser 4A zugeführt wird, entwirrt. Dadurch können Lichtkomponenten mit mit Wellenlängen l_1 , l_2

können Lichtkomponenten mit mit Wellenlängen (1, (12 und 13 aus den optischen Fasern 4B, 4C und 4D, die an die Elemente 3A und 3B angeschlossen sind, erhalten werden.

Wenn ein solcher Demultiplexer zur Entwirrung von Licht mit drei oder vier verschiedenen Wellenlängen eine vorstehend beschriebene Anordnung aufweist, wird die Gesamtkontruktion kompliziert und die Montage wird schwierig, da eine Mehrzahl von zylindrischen Linsensystemen mit gegen einander versetzten Achsen mit einander verbunden werden muß. Außerdem werden die Einführungsverluste bei einem solchen Demultiplexer verhältnismäßig groß, da die Anschlußfläche der optischen Zuführungsfaser 4A, die mit der Linse 1 verbunden ist, nicht eine Punktverbindung ist und die Linse 1 Abbildungsfehler aufweist.

Zur Behebung solcher Fehler wurde ein anderer konventioneller Demultiplexer (s.Fig.2) vorgeschlagen. Bei
diesem Demultiplexer ist ein Dreikantprisma 5 als
Basis mit einer Oberfläche 6A eines transparenten
Substrats 6 gekuppelt und eine abgestufte Indexlinse 1
mit einer Länge, die 1/4 der maximalen periodischen
Lichtstärke (pitch of light) entspricht, und eine
Zuführungsfaser 4A sind an die Basis 5 angeschlossen.

A 10 10 1

Ahnliche Kombinationen von Basisprismen 5, abgestuften Indexlinsen 1 und optischen Fasern 4B,4C,4D und 4E sind mit der Oberfläche 6A und den gegenüberliegenden Flächen 6B eines Substrats 6 durch Interferenzfilter 2B,2C,2D

bzw. 2E gekoppelt. Die Interferenzfilter 2B,2C,2D bzw. 2E lassen das Licht entsprechend den Wellenlängen 1, 12, 73 bzw. 14 durch und reflektieren Licht mit anderen Wellenlängen.

In einem solchen konventionellen Demultiplexer kann durch die optische Faser 4A einfallendes Licht durch die Linse 1 prallel gerichtet werden, sodaß es schräg auf die Substratfläche auftrifft, wiederholt durch die Interferenzfilter 2B,2C,2D und 2E durchgelassen bzw. reflektiert wird, sodaß Lichtkomponenten mit den jweiligen Wellenlängen λ_1 , λ_2 , λ_3 und λ_4 durch die jeweiligen optischen Filter 4B,4C,4D bzw. 4E erhalten werden.

Ein Demultiplexer mit dem beschriebenen Aufbau leidet jedoch unter dem Problem hoher Eingangsverluste mit einer Verstärkung des Vermischungsgrades, wie dies beim Demultiplexer nach Fig. 1 der Fall ist, da der Lichtstrahl während seiner Fortpflanzung im Substrat 6 streut, weil der Anschluß der optischen Faser 4A nicht punktförmig ist und die Linse 1 Abbildungsfehler aufweist.

Ein weiterer konventioneller Demultiplexer ist in Fig. 3 gezeigt. Bei diesem Demultiplexer wird eine optische Faser 7A, die gemischtes Licht aufnimmt entlang schräger Ebenen unter 45° geschnitten. Interferenz-filter 2A und 2B, die Licht mit spezifischen Wellenlängen 1 bzw. 2 reflektieren sind an den schrägen Schnittflächen der Faser 7A eingefügt. Optische Fasern 7B und 7C, die Lichtkomponenten mit Wellenlängen von 1 und 2, die von den Filtern 2A bzw. 2B reflektiert wurden, übertragen, sind mit der Faser 7A gekoppelt.

Bei diesem konventionellen Demultiplexer sind, um ein Licht mit einer scharfen Spektrumsverteilung bei den Fasern 7B und 7C zu erhalten, zusätzlich zwei weitere Interferenzfilter 2C und 2D, die nur den Durchgang von Lichtkomponenten mit den Wellenlängen bzw. 2 erlauben,

an den Berührungsflächen zwischen den Fasern 7A und den Fasern 7B bzw. 7C vorgesehen.

Der Einführungsverlust ist bei einem solchen Demultiplexer verhältnismäßig gering, wenn Licht mit der

- Wellenlänge 13 einer optischen Faser 7D zugeführt wird, die koaxial mit der optischen Einführungsfaser 7A verbunden ist und die nicht reflektiertes Licht liefert, das nicht durch die Interferenzfilter 2A und 2B reflektiert wurde. Wenn die Lichtkomponenten Wellen-
- 15 längen 1 und 2 jedoch auf die optischen Fasern 7B und 7C treffen, die mit der Faser 7A verbunden sind, tendieren die Strahlen zur Streuung, was wieder zu einem hohen Einführungsverlust führt.
- In einem optischen Nachrichtenübermittlungs-System ist
 20 eine mit Eingangskoppler (access coupler) bezeichnete
 Vorrichtung als Koppler wesentlich, der einen Teil der
 Daten von einer Hauptlinie abzweigt, die abgezweigten
 Daten einem Empfänger oder dergl. zur Bearbeitung zuführt
 und die sich ergebenden Daten vom Empfänger mit den
- Daten der Hauptlinie kombiniert. Ein Eingangskoppler wurde bereits vorgeschlagen, bei dem ein optischer Wellenleiter in einem transparenten Substrat aus Glas oder einem Kunststoff ausgebildet wird.
- Zur Herstellung eines solchen Kopplers durch Ausbildung eines optischen Wellenleiters in einem transparenten Substrat ist ein in Fig. 4 gezeigtes Verfahren bekannt. Bei diesem Verfahren wird ein Zweigwinkel 6 verändert, während die Breite W des optischen Wellenleiters konstant gehalten wird, sodaß das Verhältnis der Lichtabgabe 8 und 9, d.h. das Verhältnis PO2/PO1 verändert wird.

- Wenn 0 z.B. auf 1° oder weniger eingestellt wird, ergibt sich ein Verhältnis PO₂/PO₁°=. 1, bei einem Zweiwegkoppler. Das Abzweigungsverhältnis ist jedoch bei einem Eingangskoppler (access coupler) so klein wie 1/5 bis 1/20. Um ein solch kleines Verhältnis zu erreichen, muß der Winkel vergrößert werden. Wenn der
 - erreichen, muß der Winkel vergrößert werden. Wenn der Winkel 0 vergrößert wird, vergrößert sich der Verlust im Zweibereich, was zu einem erhöhten Einleitungsverlust (PO₂+PO₁)/PT führt.
- Um diesen Nachteil zu beseitigen, wurde das in Fig. 5
 gezeigte Verfahren vorgeschlagen. Bei diesem Verfahren
 ist der Winkel O verkleinert, um die Einleitungsverluste zu verringern. Insbesondere die Breiten W₁
 und W₂ wurden an den Abgabepunkten 8 und 9 des
- optischen Wellenleiters kleiner gemacht als die Breite Wo am Eingang des Wellenleiters und ein Verhältnis W₁ > W₂ ist gegeben, sodaß das Ausgangsverhältnis PO₂/PO₁ kleiner wird. Bei diesem Verfahren führt jedoch bei einer vielfach belegbaren (multimode)
- Faser schon eine geringe Verschiebung der Kontaktposition der optischen Eingangsfaser zu einer erheblichen Veränderung des Abgabeverhältnisses PO₂/PO₁,
 sodaß eine hochexakte Einstellung des Abgabeverhältnisses sehr schwierig wird.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine optische Wellenleitervorrichtung zu schaffen, die zur Verwendung bei Demultiplexern, Multiplexern, Demultiplexern/Multiplexern, Kopplern, optischen Schaltern oder dergl. verwendbar ist und die einen einfachen Aufbau und geringe Verluste aufweist.

Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine optische Wellenleitervorrichtung mit einem optischen Wellenleiter vorgesehen, der einen Bereich in einem transparenten Substrat mit einem höheren Lichtbrechungsindex als dem des tranparenten Substrats

35

aufweist, wobei der optische Wellenleiter erste und zweite Wellenleiterelemente besitzt, von denen jedes ein der Oberfläche des transparenten Subtrats zugewandtes Ende besitzt und das andere Ende im wesentlichen in V-Form in der Nähe der Oberfläche des transparenten Substrats gekoppelt ist, wobei der Kopplungsteil der

Oberfläche des transparenten Substrats zugewendet ist.

Wenn der optische Wellenleiter nach der Erfindung als

10 Demultiplexer, als Multiplexer oder als Demultiplexer/
Multiplexer verwendet wird, wird ein Ende der optischen
Eingangsfaser direkt mit der Oberfläche des transparenten
Substrats, dem das eine Ende des optischen Wellenleiters
ausgesetzt ist, gekoppelt. Ein Interferenzfilter, das

15 nur das Licht einer Wellenlänge durchläßt, ist auf der
Oberfläche des transparenten Substrats, dem der Verbindungsteil der Wellenleiterelemente zugewendet ist,
angeordnet und ein Ende einer optischen Faser zur Weiterleitung des Lichtes mit der Wellenlänge, die vom Inter
20 ferenzfilter empfangen wird, ist daran angeschlossen.

Wenn der optische Wellenleiter nach der Erfindung als Koppler benutzt wird, zweigt ein drittes Wellenleiterelement an einer Stelle ab, die zwischen dem einen Ende 25 des zweiten Wellenleiterelements und dem Anschlußteil liegt und erreicht die Oberfläche des transparenten Substrats, sodaß das dritte Wellenleiterelement das zweite Wellenleiterelement unter einem spitzen Winkel in Richtung auf den Anschlußteil kreuzt; ein Teil des 30 Lichts, das durch das erste Wellenleiterelement geleitet wird, wird von einem Filter geliefert, das auf dem Teil der Oberfläche des transparenten Substrats angeordnet ist, dem der Anschlußteil ausgesetzt ist, während der restliche Lichtanteil vom Filter reflektiert wird.und 35 das durch das dritte Wellenleiterelement geleitete eingespeiste Licht mit dem durch das zweite Wellenleiterelement geleitete Licht kombiniert wird.

Nach der Erfindung kann der in die Erde verlegte Wellenleiter entweder einen über den ganzen Querschnitt des
Wellenleiters verteilten gleichen Brechungsindex haben
oder der Lichtbrechungsindex ist so über den Querschnitt
verteilt, daß er im Zentrum maximal ist und sich zur
Peripherie hin parabolisch verkleinert, wie es bei dem
unten beschriebenen Ausführungsbeispiel der Fall ist.

Wenn der Wellenleiter eine Brechungsindex-Verteilung der früheren Art aufweist, dann wird das Licht im Wellenleiter und dem ihn umgebenden Teil durch wiederholte Totalreflektion weiter geleitet. Wenn andererseits der Wellenleiter eine Brechungsindex-Verteilung der letzterwähnten Art aufweist, wird das Licht nach einer Sinuskurve weitergeleitet.

10

15

20

30

35

Im Einzelnen wird die Erfindung unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen nachstehend näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 bis 3 Querschnitte konventioneller optischer Wellenleiter, die bei Multiplexernbzw.

Demultiplexernverwendet werden;

- Fig. 4 und 5 Querschnitte konventioneller Wellenleitervorrichtungen bei Verwendung bei einem Eingangskoppler;
- 25 Fig. 6 einen Querschnitt einer optischen Wellenleitervorrichtung nach einer ersten Ausführung der vorliegenden Erfindung;
 - Fig. 7 einen Schnitt in Längsrichtung entlang der Linie VII--VII der Vorrichtung nach Fig. 6;
 - Fig. 8 einen Querschnitt einer optischen Wellenleitervorrichtung nach einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
 - Fig. 9 einen Querschnitt einer dritten Ausführungsform der Erfindung;

- 1 Fig. 10 einen Querschnitt einer Vorrichtung nach einer vierten Ausführungsform der Erfindung;
 - Fig. 11 einen Längsschnitt entlang der Linie XI--XI in Fig. 101
- Fig. 12 einen Querschnitt durch eine Vorrichtung nach einer fünften Ausführungsform der Erfindung;
 - Fig. 13 einen Querschnitt durch eine Vorrichtung nach nach einer sechsten Ausführungsform der Erfindung;
- 10 Fig. 14A bis 14D Längsquerschnitte durch auf einander folgende Fertigungsschritte bei der Herstellung einer Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 15 einen Längsschnitt, der ein Verfahren zeigt,
 bei dem ein abgedecktes Substrat einem Ionenaustausch mit geschmolzenem Salz entsprechend
 den Schritten nach Fig. 14 unterworfen wird.
- In den vorstehend genannten Zeichnungen wurden Schraffierungen der Schnittflächen von optischen Fasern,
 Linsen, Prismen und der transparenten Substrate zwecks
 größerer Klarheit fortgelassen.
 Zunächst werden die 1.bis 6. Ausführungsform unter
 Bezug auf die beigefügten Fig. 6 13 beschrieben:
 Die Fig. 6 und 7 zeigen die erste Ausführungsform der
 Erfindung, bei der eine optische Wellenleitervorrichtung
 bei einem Demultiplexer/Multiplexer verwendet wird.
- In den Fig. 6 und 7 bezeichnet 10 einen Körper eines
 erfindungsgemäßen optischen Wellenleiters, bei dem ein
 optischer Wellenleiter 12 einen Bereich umfaßt, der in
 einem als Parallelepidon geformten transparenten
 Substrat 11 aus Glas, Quartz, einem Kunststoff oder
 dergl. ausgebildet ist und einen Lichtbrechungsindex
 hat, der größer ist als der des Substrats 11. Der
 verwendete Ausdruck "transparent" bedeutet hier, daß
 verwendetes Licht durchgelassen wird. Der optische
 Wellenleiter 12 besitzt einen im wesentlichen kreis-

förmigen Querschnitt, in dem eine abgestufte Verteilung des Brechungsindex vorhanden ist, z.B.der Brechungsindex n_0 ist im Zentrum am größten und verkleinert sich zur Peripherie hin, und der Index n, in einem Bereich des Wellenleiters weit genug vom Zentrum entfernt, entspricht dem Indexwert des Substrats 11. Der optische Wellenleiter 12 besteht aus ersten bis vierten linearen optischen Wellenleiterelementen, die nacheinander mit einander im wesentlichen in V-Form an einem Paar von seitlichen Flächen 11B und 11A des 10 Substrats 11 angekuppelt werden. Dabei bilden sie eine W-Form parallel zur Oberfläche des Substrats 11. Ein Ende 12A des optischen Wellenleiters 12 ist zur Fläche 11A des Substrats 11 gerichtet, und Verbindungsteile 12B, 12C und 12D und das andere Ende 12E des optischen 15. Wellenleiters 12 sind abwechselnd auf die Seitenflächen 11B und 11A des Substrats 11 gerichtet. Die Achsen der ersten bis vierten Wellenleiterelemente liegen in einer imaginären Ebene, die senkrecht zu den Seitenflächen 11A und 11B verläuft und sind unter einem 20 Winkel 0 zu einer Linie geneigt, die normal zu den Seitenflächen 11A und 11B angeordnet ist und in die imaginäre Ebene fällt. Wenn auch verschiedene Abwandlungen je nach Anwendung der Vorrichtung vorgenommen werden können, bei dieser ersten Ausführungsform kreuzen 25 die Achsen der ersten bis vierten Wellenleiterelemente einander auf den Seitenflächen 11A und 11B. In den nachfolgenden Ausführungsformen soll das Verhältnis der optischen Wellenleiterelemente untereinander in der vorbeschriebenen Weise bestimmt sein. Eine optische Eingangsfaser 13A, die aus einem Kern 15 mit einem im wesentlichen dem Durchmesser des optischen Wellenleiters 12 entsprechenden Durchmesser und einer Ummantelung 16 mit einem niedrigen Lichtbrechungsindex besteht, ist durch einen Leim oder dergl. mit einem Ende 12A des Wellenleiters 12 der Seitenfläche 11A des transparenten Substrats 11 so verbunden, daß

die Endfläche der Faser 13A schräg geschnitten ist und die Achsen des Kerns 15 und des Wellenleiters 12 mit einander fluchten. Die Verbindungsteile 12B,12C und 12D und das andere Ende 12E des optischen Wellenleiters 12 sind ebenfalls auf die Flächen 11A und 11B des Substrats 11 gerichtet bzw. haben den gleichen Durchmesser wie das eine Ende 12A.

10

20

25

30

durchzulassen.

Ein Interferenzfilter 17B, das Licht mit der Wellenlänge 2 durchläßt und Licht mit anderen Wellenlängen reflektiert, wird durch galvanischen Niederschlag oder dergl. auf den Teil der Fläche 11B des Substrats 11 gebildet, auf den der erste Verbindungsteil 12B gerichtet ist. Ein schräges Ende einer optischen Faser 13B, die einen ähnlichen Aufbau aufweist wie die optische Faser 13A ist mit dem Anschlußteil 12B durch ein Interferenzfilter 17B verbunden.

In ähnlicher Weise ist ein Interferenzfilter 17C, das Licht mit der Wellenlänge λ_2 durchläßt und das Licht mit anderen Wellenlängen reflektiert, an dem Teil der Fläche 11A des Substrats 11 angeordnet, auf den der zweite Verbindungsteil 12C gerichtet ist. Ein schräges Ende der optischen Faser 13C ist mit dem Verbindungsteil 12C durch ein Interferenzfilter 17C verbunden. In gleicher Weise ist eine optische Faser 13D durch ein Interferenzfilter 17D, das nur Licht mit einer Wellenlänge λ_3 durchläßt, mit dem Teil der Oberfläche 11B des Substrats 11 verbunden, auf den der dritte Verbindungsteil 12D gerichtet ist. Eine optische Faser 12E ist mit dem anderen Ende 12E des optischen Wellenleiters 12 über ein Interferenzfilter 17E verbunden, um ausschließlich Licht mit der Wellenlänge λ_4

Anstatt die Interferenzfilter 17B,17C,17D und 17E an den Seitenflächen 11A und 11B des Substrats 11 anzuordnen, können sie auch an den Endflächen der entsprechenden Fasern 13B,13C,13D und 13E vorgesehen werden, die mit den Seitenflächen 11A, 11B des Substrats verbunden werden. Damit die Interfrenzfilter

17C,17C,17D und 17E vorgeschene Aufgaben erfüllen, soll der Winkel O vorzugsweise 20° oder weniger betragen und soll so klein wie möglich sein, um eine optimale Wirkungsweise der Vorrichtung zu erreichen.

Wenn gemischtes Licht von dem einen Ende 12A in dem Wellenleiter 12 im Demultiplexer/Multiplexer der beschriebenen Bauart einfällt, schreitet das Licht in einer Wellenbewegung im Wellenleiter 12 fort und erreicht den Verbindungsteil 12B. Am Verbindungsteil 12B wird nur das Licht mit einer Wellenlänge von λ_1 durch das Interferenzfilter 17B hindurchgelassen und wird nach außerhalb des optischen Wellenleiters 12 geführt. Das verbleibende Licht wird durch das Interferenzfilter 17B reflektiert, pflanzt sich im Wellenleiter 12 fort und erreicht den Verbindungsteil 12C. In ähnlicher Weise wie beim Verbindungsteil 12B wird Licht, das Wellenlängen von λ_2 , λ_3 und λ_4 hat, aus dem Wellenleiter 12an den entsprechenden Verbindungsteilen 12C,12D und 12E herausgeführt.

Wenn daher gemischtes Licht mit den Wellenlängen λ_1 , λ_2 , λ_3 und λ_4 in die optische Faser 13A eingeführt wird, wird in Licht mit der Wellenlänge λ_1 aus der Faser 13B geliefert, die der Faser 13A gegenüber liegt, und Licht mit den Wellenlängen λ_2 , λ_3 und λ_4 wird von den jeweiligen Fasern 13C,13D und 13E geliefert.

Umgekehrt kann aus der optischen Faser 13A ein gemischtes Licht mit den Wellenlängen λ_1 , λ_2 , λ_3 und λ_4 entnommen werden, wenn Licht mit den Wellenlängen λ_1 , λ_2 , λ_3 und λ_4 durch die Fasern 13B, 13C,13D und 13E zugeführt wird. Es ist einleuchtend, daß der Demultiplexer/Multiplexer – wie oben beschrieben – entweder an eine Vielfachfaser (multimode) oder an eine Einfachfaser (single mode) angeschlossen werden kann.

- Bci einem Demultiplexer/Multiplexer, der eine Wellenleitervorrichtung nach der Erfindung verwendet, ist ein Interferenzfilter an einem Oberflächenteil eines transparenten Substrats vorgesehen, auf den ein Verbindungs-
- teil eines optischen Wellenleiterelements gerichtet ist, und eine optische Faser ist mit dem Filter verbunden. Im Gegensatz zu einer konventionellen Vorrichtung wird eine Linse, die das Licht der optischen Faser in Parallellicht umwandelt, nicht benötigt. Die erfindungs-
- 10 gemäße Vorrichtung ist von einfachstem Aufbau, weist nur eine geringe Anzahl von Verbindungsflächen und daher nur geringe Verluste an den Verbindungsflächen auf.
- Wejterhin wird nach der Erfindung diffuses Licht aus der optischen Eingangsfaser durch einen optischen Wellen-leiter, der im Substrat ausgebildet ist und der eine optische Übertragungsfunktion übernimmt, zu einer optischen Ausgangsfaser geführt, die der optischen Faser gleichwertig ist. Durch die oben beschriebene
- 20 kleine Anzahl von Verbindungsflächen wird der Gesamtverlust der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Vergleich
 zu bekannten Vorrichtungen herabgesetzt, sodaß sich
 ein hochsensibler, sehr genauer Demultiplexer/Multiplexer ergibt. Diese Wirkung der vorstehend beschriebe-
- 25 nen Ausführung ist auch mit den nachfolgenden Ausführungen erreichbar.

Die Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der eine optische Wellenleitervorrichtung in ähnlicher Weise bei einem Demultiplexer/Multiplexer

30 vorgesehen ist.

35

Bei der zweiten Ausführungsform ist ein Paar von Wellenleiterkörpern 10A und 10B vorgesehen, die einen ähnlichen Aufbau haben, wie bei der ersten Ausführungsform, bis auf die V-Form der Wellenleiter 12 im transparenten Substrat 11, die einander gegenüberliegen.

- Im Körper 10A des ersten Wellenleiters sind optische Fasern 13A und 13B mit schrägen Enden mit den Enden 12A und 12E des Wellenleiters 12 verbunden, sodaß die optischen Achsen der Fasern 12A und 13B mit der Achse
- des Wellenleiters 12 fluchten. Ein Ende 12A des Wellenleiters 12 des zweiten Wellenleiterkörpers 10B ist
 durch ein Interferenzfilter 18A, das Licht mit der
 Wellenlänge 1 reflektiert und das Licht der anderen
 Wellenlängen durchläßt, mit einem Oberflächenteil des
- Substrats 11 verbunden, auf das der Verbindungsteil 12B des Wellenleiters 12 des ersten Wellenleiterkörpers 10A gerichtet ist.

Eine optische Faser 13C ist durch ein Interferenzfilter 18B, das Licht mit der Wellenlänge λ_2 reflektiert und das Licht mit anderen Wellen 2

- das Licht mit anderen Wellenlängen durchläßt, mit dem
 Oberflächenteil des Substrats 11 verbunden, auf den der
 Verbindungsteil 12B des Wellenleiters 12 des zweiten
 Wellenleiterkörpers 10B gerichtet ist. Eine optische
 Faser 13D ist mit dem anderen Ende 12E des Wellen-
- leiters 12 des zweiten Wellenleiterkörpers 10B ohne Zwischenschaltung eines Interferenzfilters verbunden.

Wenn gemischtes Licht mit den Wellenlängen λ_1 , λ_2 und λ_3 dem ersten optischen Wellenleiterkörper 10A durch die optische Faser 13A zugeleitet wird, wird das Licht mit einer Wellenlänge von λ_1 durch das erste Interferenzfilter 18A reflektiert und aus dem Wellenleiterkörper 10A durch die optische Faser 13B herausgeführt. Das verbleibende gemischte Licht mit den Wellenlängen λ_2 und λ_3 , das von dem Interferenzfilter 18A durchgelassen wird, schreitet im Wellenleiter 12 des zweiten Wellenleiterkörpers 10B fort und erreicht das zweite Interferenzfilter 18B. Licht mit der Wellenlänge λ_2 wird von dem zweiten Interferenzfilter 18B reflektiert und durch die optische Faser 13D, die mit dem anderen Ende 12E des Wellenleiters 12 verbunden ist, aus dem Wellenleiterkörper 10B herausgeführt. Licht mit der

- 1 Wellenlänge 3, das vom Interferenzfilter 18B durchgelassen wird, wird durch die optische Faser 13C aus dem Wellenleiterkörper 10B herausgeführt. Auf diese Weise kann das gemischte Licht mit den Wellenlängen 3, 3 und 3 in seine Komponenten entsprechend den jeweiligen Wellenlängen zerlegt werden.

 Werden umgekehrt Lichtkomponenten mit den Wellenlängen 1, 3 und 3 durch die optischen Fasern 13B,13D und 13C zugeführt, so ergibt sich aus der optischen Faser 13A ein
 - Fig. 9 zeigt eine dritte Ausführungsform der Erfindung, bei der eine optische Wellenleitervorrichtung bei einem optischen Schalter verwendet wird.

gemischtes Licht mit den Wellenlängen 1, 1, 12 und 2.

- Ein optischer Schalter 20 dieser Ausführungsform ist erfindungsgemäß mit einem Paar von optischen Wellenleitern 21A und 21B ausgerüstet, die symetrisch einander gegenüberliegen und zwischen denen ein Flüssigkeitskristall 22 angeordnet ist. Optische Fasern 23A und 23B

 20 sind mit einem Ende 12A bzw. einem anderen Ende 12E eines optischen Wellenleiters 12 des Wellenleiterkörpers 21A verbunden. In ähnlicher Weise sind optische Fasern 23 C und 23D mit einem Ende 12A bzw. dem anderen Ende 12E eines Wellenleiters 12 des Wellenleiterkörpers 21B

 25 verbunden.
 - Im optischen Wellenleiterkörper 21A ist ein optischer Wellenleiter 12, der einen Bereich aufweist, dessen Brechungsindex größer ist als der eines transparenten Substrats 11 aus Glas, einem Kunststoff oder dergl.
 - In V-Form im transparenten Substrat 11 ausgebildet.
 Ein Verbindungsteil 12B des Wellenleiters 12 ist zu
 einer Seite des Wellenleiterkörpers 21A hin gerichtet.
 Einander gegenüberliegende Ecken des Substrats 11 weisen
 Eckflächen 24 auf, die senkrecht zur Achse des Wellenleiters 12 liegen. Die Enden der optischen Fasern 23A
 und 23B sind an die Eckflächen 24 angeschlossen, sodaß

und 23B sind an die Eckflächen 24 angeschlossen, sodaß die optischen Achsen der Eckflächen mit der optischen Achse des Wellenleiters 12 ausgerichtet sind.

- Die optischen Fasern 25C und 23D sind mit ähnlichen Eckflächen 24 des Wellenleiterkörpers 21B verbunden. Die Wellenleiterkörper 21A und 21B liegen einander gegenüber, sodaß die Verbindungsteile 12B des Wellen-
- 5 leiters 12 einander gegenüberliegen. Eine Zwischenlage aus Flüssigkeitskristallen 22 ist zwischen die beiden Wellenleiterkörper eingesiegelt.

Wenn dies auch in den Zeichnungen nicht erkennbar ist, so sind doch transparente, leitende Filme auf den

- Oberflächen der optischen Wellenleiter 21A und 21B ausgebildet, die die Flüssigkeitskristalle 22 zwischen sich einschließen, sodaß ihnen eine kontrollierte, äußere elektrische Spannung zugeführt werden kann.
- Wenn in dem beschriebenen optischen Schalter die
 15 Flüssigkeitskristalle 22 transparent sind, wird durch
 die optische Faser 23A übermitteltes Licht in die
 optische Faser 23D übermittelt, die ihr gegenüber liegt.
- Wenn die Flüssigkeitskristalle 22 lichtundurchlässig
 20 sind, wird das durch die optische Faser 23A zugeführte
 Licht durch den Verbindungsteil 12B des Wellenleiters 12
 in die optische Faser 23B hineinreflektiert. Licht, das
 von der optischen Faser 23C zugeleitet wird, wird in
 ählicher Weise in die optische Faser 23D hineinreflekiert,
 25 die mit dem Substrat 11 merben in der 22 hineinreflekiert,
- 25 die mit dem Substrat 11 verbunden ist. Der optische Schalter funktioniert dementsprechend.

Fig. 10 und 11 zeigen eine vierte Ausführungsform der Erfindung, wobei eine optische Wellenleitervorrichtung bei einem Eingangskoppler (access coupler) vorgesehen ist. Ein optischer Wellenleiter 31 mit einem im Schallen.

- ist. Ein optischer Wellenleiter 31 mit einem im Schnitt kreisförmigen Abschnitt weist einen Bereich auf, der in einem transparenten Substrat aus Glas, Kunststoff oder dergl.ausgebildet ist und einen Brechungsindex aufweist, der größer ist als der des Substrats 30.
- 35 Der Wellenleiter 31 besteht aus einem ersten Wellenleiterelement als Eingangsweg 31A, einem zweiten optischen Wellenleiterelement als Ausgangsweg 31 B und einem

- dritten optischen Wellenleiterelement als Eingangszweigleitung 32, das sich vom zweiten optischen Wellenleiterelement zu einer Seitenfläche 30A des Substrats 30 erstreckt. Die Zweigleitung 32 braucht nicht in der
- 5 Ebene angeordnet zu sein, in der der Eingangsweg 31A und der Ausgangsweg 31B liegen.

Der Durchmesser des Wellenleiters 31 ist im wesentlichen dem Durchmesser des Kerns einer Gruppe von optischen Fasern 40A,40B,40C und 40D, die an den Eingangskoppler

10 angeschlossen sind, und bleibt über den ganzen Wellenleiter gleich.

Ein Verbindungsteil 33 des Wellenleiters 31 ist zur Seitenfläche 30A des Substrats 30 hin gerichtet. Die Form des Verbindungsteils 33 im zum Substrat gerichteten

- 15 Teil ist im wesentlichen kreisförmig und entspricht dem Durchmesser der optischen Faser 40C, mit der der Verbindungsteil verbunden ist.
 - Der Eingangweg 31A und der Ausgangsweg 31B bilden mit einer Linie senk recht zur Seitenfläche 30A des Substrats
- 20 30 den gleichen Winkel. Ein dielektrisches Filter 34, das einen Teil des durch den Eingangsweg 31A zugeführten Lichts hindurchläßt und das restliche Licht reflektiert, ist an dem Teil der Seitenfläche 30A des Substrats 30 angeordnet, der dem Verbindungsteil 33 des Eingangs- bzw.
- 25 Ausgangsweges 31A und 31B entspricht. Der Winkel θ wird so eingestellt, daß er ausreichend kleiner (im allgemeinen 20° oder weniger) ist als der kritische Gesamtreflektionswinkel des dielektrischen Filters 34.

 Der Eingangszweigweg 32 ist ausgebildet, um sich mit
- dem Ausgangsweg 31B an einem mittleren Punkt so zu vereinigen, daß seine Achse einen Winkel θ_2 mit der Achse des Ausgangsweges 31B in Richtung zum Verbindungsteil 33 bildet. Wenn der Winkel θ_2 zu groß ist, ergibt sich ein zu großer Vereinigungsverlust. Aus diesem Grunde ist der
- 35 Winkel θ_2 gleich 10^{0} oder weniger, vorzugsweise 4^{0} oder weniger und noch bevorzugt wird ein Winkel von 2^{0} oder weniger. Wenn der Winkel θ_2 so ausgewählt wird, daß er

diese Bedingung erfüllt, kann der Vereinigungsverlust soweit verringert werden, daß er vernachlässigbar klein wird.

10

20

25

30

35

Der Durchlass des in dieser Auführungsform benutzten Filters 34 wird so ausgewählt, daß es in den Bereich von 20 - 5% fällt, sodaß die Ausgangslichtstärke einen gewünschten Abzweiganteil bei der gegebenen Bedingung des Winkels θ_1 bezüglich der Achse des Eingangsweges 31A hat. Obwohl das Filter 34 bei dieser Ausbildungsform an der Seitenfläche 30A des Substrats 30 ausgebildet ist, so kann es doch auch an der Endfläche der optischen Faser 40C, die damit verbunden wird, ausgebildet werden.

Die optische Faser 40A ist als Hauptlinie mit einem Ende 35 (Seitenfläche 30B des Substrats 30) des Eingangsweges 31A des oben beschriebenen Eingangskopplers (access coupler) verbunden, und eine andere optische Faser 40B ist als Hauptlinie mit einem Ende 36 des Ausgangsweges 31B, der auf die Seitenfläche 30B des Substrats 30 gerichtet ist, verbunden. Eine weitere optische Faser 40D, die optische Signaldaten überträgt, die in einem Terminal oder dergl. erarbeitet werden, ist mit einem Ende 37 des Eingangsweges 32 verbunden, der auf die Seitenfläche 30A des Substrats 30 gerichtet ist.

Die optischen Signaldaten, die in der oben beschriebenen Vorrichtung durch die optische Faser 40A hindurch geleitet werden, werden durch den Eingangsweg 31A des Eingangskopplers 34 teilweise durch das optische Filter 34 übermittelt und werden einem Terminal oder dergl. zugeleitet, das mit der optischen Faser 40C verbunden ist. Anstatt die optische Faser 40C mit dem Koppler zu verbinden, kann ein Photodetektor angeschlossen werden, um die optischen Daten, die durch die Hauptlinie durchgegeben werden, zu überwachen. Das restliche Licht, das durch das Filter 34 reflektiert wird, wird in den Ausgangsteil 31B im Eingangskoppler

geleitet und der optischen Faser 40B der Hauptlinie zugeleitet, die mit dem Ende 36 verbunden ist. Die Signaldaten, die im Terminal erarbeitet und von diesem durch die optische Faser 40D ausgesandt wurden, gehen in den Eingangsweg 32des Eingangskopplers ein und vermischen sich mit dem Hauptleitungssignal, das sich im Ausgangsweg 31B durch die Zweigleitung 32 ausbreitet.

Wenn die Form und der Brechungsindex des optischen

Wellenleiters 31 richtig ausgewählt werden, um eine ungeteilte (single mode) Übertragungsart zu erreichen, kann derEingangskoppler der oben beschriebenen Bauart als ungeteilter Eingangskoppler dienen (single-mode access coupler).

In Übereinstimmung mit einem Eingangskoppler nach der Erfindung kann, wenn das Filter richtig ausgewählt ist, das Hauptliniensignal mit großer Genauigkeit z.B. in einem Abzweigverhältnis von 5: 1 aufgeteilt werden, wohei ein gleichbleibender Durchmesser des Wellenleiters über den ganzen Bereich des Kopplers aufrecht erhalten werden kann.

Da der Durchmesser des Wellenleiters gleichbleibend gehalten werden kann, kann ein Zweigleitungs-Ausgangslicht mit einem konstanten Zweigleitungsverhältnis erreicht werden, unabhängig von der Ausrichtung der optischen Eingangsfaser und dem Wellenleiter.
Wenn das Filter zur Trennung des übertragenen Lichtes, wie es bei der ersten und zweiten Ausführungsform benutzt wurde, statt des Filters 34 zur Trennung der Lichtübertragung wie es bei der vierten Ausführungsform benutzt wurde, eingesetzt wird, kann der Eingangskoppler als ein Demultiplexer/Multiplexer verwendet werden.

25

30

Die Fig. 12 zeigt eine fünfte Ausbildungsform der vorliegenden Erfindung, bei der eine optische Wellenleitervorrichtung nach der Erfindung in ähnlicher Weise bei
einem Eingangskoppler benutzt wird. Bei dieser Aus-

- 1 führungsform wird das Verfahren, die Enden der optischen Fasern 40A und 40B der Hauptlinie schräg auszubilden nicht benutzt. Statt dessen werden die Nachbarbereiche der Enden des Eingangsweges 31A und des
- Ausgangsweges 31B gebogen mit einem verhältnismäßig großen Krümmungsradius R ausgeführt, sodaß die optischen Achsen der Wege 31A und 31B senkrecht auf die Seitenfläche 30B des Substrats 30 auftreffen. Die restlichen Merkmale des Eingangskopplers der fünften Ausbildungs-
- 10 form bleiben die gleichen wie bei der vierten Ausbildungsform.

Fig. 13 zeigt eine sechte Ausbildungsform der Erfindung, bei der eine erfindungsgemäße optische Wellenleitervorrichtung in ähnlicher Weise bei einem Eingangskoppler

15 verwendet wird.

Bei dieser Ausbildungsform sind ein Eingangsweg 31A und ein Ausgangsweg 31B beide geradlinige Wege und eine Seitenfläche 30B eines Substrats 30 ist lotrecht zu den Enden der optischen Achsen der Wege 31A und 31B ange-

- 20 ordnet. Ähnliche Wirkungen wie bei der fünften Ausbildungsform können daher auch mit der sechsten Ausbildungsform erreicht werden.
 - Ein geeignetes Verfahren zur Herstellung einer optischen Wellenleiter-Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung
- 25 wird nun mit Bezug auf die Fig. 14 und 15 beschrieben:
 Zunächst wird wie in Fig. 14A gezeigt, die obere Oberfläche eines Glas-Substrats 41 mit einer Maske 42 abgedeckt, die eine Diffusion von Ionen durch sie hindurch
 verhindert. Die Maske 42 ist so ausgeführt, daß sie
- 30 teilweise, z.B. in V-Form, angeätzt ist, um eine Öffnung 43 zu bilden.

Dann wird, wie in Fig. 15 gezeigt, die Oberfläche des Substrats 41, die mit der Maske 42 abgedeckt ist, mit einem geschmolzenen Salz 47 in Verbindung gebracht, das

35 Ionen enthält, die einen hohen Polarisationsfaktor besitzen, z.B. Thallium Ionen. Das Salz 47 und das Substrat werden erhitzt. Das Substrat wird einem elektreschenFeld

- l ausgesetzt, wohei die durch die Maske 42 abgedeckte Oberfläche des Substrats 41 als positive Elektrode und die gegenüberliegende Oberfläche als negative Elektrode benutzt wird.
- Die Ionen des Salzes 47 diffundieren durch die Öffnung 43 in das Substrat 41. Einige Ionen entweichen durch die Öffnung 43 aus dem Substrat 41 nach außen und bilden einen Bereich 44 mit hohem Brechungsindex im Substrat 41, wie aus Fig. 14B ersichtlich. Wenn die Öffnung 43 in der
- 10 Maske 42 ausreichend klein ist, z.B. 5 der weniger, wird der Bereich 44 mit hohem Brechungsindex im wesent-lichen im Schnitt halbkreisförmig.

Dann wird, wie in Fig. 14C gezeigt, die Maske abgenommen und eine Maske 45 mit einer Ausdehnung von

15 30 bis 100% des Bereichs 44 mit hohem Brechungsindex wird nur auf der Oberfläche des Bereichs 44 angeordnet.

Die Oberfläche des Substrats 41 auf der die Maske 45 ausgebildet ist, wird mit einem Sulfat oder Nitrat,

20 das Ionen mit einem niedrigen elektronischen Polarisationsfaktor, wie Natrium und/oder Kalium Ionen, in Verbindung gebracht. Das Salz und das Substrat 41 werden erhitzt. Das Substrat 41 wird einem elektrischen Feld ausgesezt, wobei die mit der Maske 45 bedeckte

25 Oberfläche als positive und die gegenüberliegende Oberfläche als negative Elektrode genutzt wird.

Dann diffundieren Ionen des Salzes in Bereiche des Substrats 41 ein, die nicht von der Maske 45 bedeckt 30 sind und es wird ein Bereich 46 mit einem hohen Brechungs-index gebildet, der im wesentlichen einen kreisförmigen Schnitt zeigt (s.Fig.14D).

Der erste Grund für die Ausbildung eines im Schnitt kreisförmigen Bereichs 46 mit hohem Brechungsindex wird wie folgt vermutet. Die Ionen mit niedrigem elektronichen Polarisationsfaktor diffundieren von dem Oberflächenbereich des Substrats 41, der die Maske 45 umgibt,

- nicht nur in den Substratbereich außerhalb der Maske, sondern auch in die Bereiche unter der Maske. Die Diffusionsrate in den Bereich unterhalb der Maske 45 ist nur gering, jedoch groß in den Bereichen, die die
- 5 Maske umgeben.

Ein zweiter Grund kann der folgende sein. Im Bereich 44, der Ionen mit einem hohen elektronischen Polarisations-faktor enthält, ist die Beweglichkeit der Ionen im Substrat 41 geringer als die in den anderen Bereichen

- des Substrats 41. In dem Anteil des Bereichs 44 direkt unterhalb des zentralen Teils der Maske 45 ist die Konzentration der Ionen mit einem hohen elektronischen Polarisationsfaktro groß und die Diffusionstiefe ist ebenfalls groß. Dementsprechend ist die Beweglichkeit
- der Ionen, die einen hohen elektronischen Polarisationsfaktor haben, in dem Teil des Bereichs 44 direkt unterhalb der Maske 45 geringer als in den Bereichen des Substrats41, die den Bereich 44 umgeben.
- Da der Bereich mit einem hohen Brechungsindex durch die 20 Beaufschlagung mit einem elektrischen Feld gebildet wird, ändert sich der Brechungsindex stufenweise im Bereich 46, wenn nicht besondere Maßnahmen ergriffen werden.
- Wenn jedoch das Glas-Substrat 41 auf eine Temperatur, die unterhalb der Temperatur liegt, durch die das 25 Substrat 41 deformiert wird, erhitzt wird und Ionen mit einem hohen elektronischen Polarisationsfaktor im Bereich 46 mit hohem Brechungsindex und die umgebenden Ionen mit einem niedrigen elektronischen Polarisationsfaktor (d.h. Ionen mit einer geringen Erhöhungswirkung 30 des Brechungsindex) diffundieren, kann im Bereich 46 eine Brechungsindexverteilung erreicht werden, bei der der Brechungsindex stufenweise von der optischen Achse nach außen hin abnimmt.Der sich ergebende Bereich 46 mit einem hohen Brechungsindex wird also einen kreis-35 förmigen Schnitt aufweisen.

- 1 In der Fig. 15 werden mit 48 ein Lage einer dielektrischen Paste aus Ton und KNO₃; mit 49 und 50 Elektrodenplatten; mit 51 ein Tank für geschmolzenes Salz und mit
 52 eine Gleichstromquelle bezeichnet.
- Wenn auch die vorstehende Beschreibung sich auf einen Fall bezieht, bei dem Glas als Substrat 41 benutzt wurde, so kann doch eine optische Wellenleitervorrichtung nach der Erfindung in ähnlicher Weise dadurch erhalten werden, daß als Substrat 41 ein synthetisches Kunstharz
- verwendet wird. In diesem Fall wird ein teilweise polarisiertes Harzsubstrat statt des Glas-Substrats 41 verwendet
 und ein Monomer zur Bildung eines Polymers mit einem
 höheren Brechungsindex als der des Substrats wird statt
 Ionen in das Substrat hineindiffundiert.
- Stattdessen könen verschiedene andere Verfahren gewählt werden, um einen optischen Wellenleiter in einem Quartzsubstrat zu bilden, wobei eine CVD-Technik verwendet wird, die bei der Herstellung von optischen Fasern benutzt wird. Die Wirkung eines gleichmäßigen Durchmessers eines optischen Wellenleiters durch einen Eingangskoppler hindurch ist besonders wesentlich im Falle, daß ein optischer Wellenleiter durch ein Ionenaustauschverfahren unter Verwendung von Glas durch
- 25 Öffnung, die einem optischen Wellenleitermuster entspricht zur Bildung eines Polymers mit einem hohen
 Brechungsindex in ein nicht polymerisiertes synthetisches Harzsubstrat, oder wenn ein optischer Wellenleiter
 durch ein CVD oder ein PCVD gebildet wird.

Eindiffundieren eines Monomers durch eine Maske mit einer

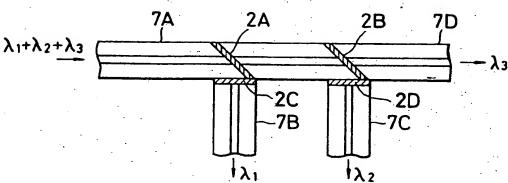
30 Wenn die Größe der Öffnung in der Maske nicht einheitlich ist, variieren die Diffusinstiefe, die Niederschlagsstärke der eindiffundierten Ionen, des Harzmonomers oder der Partikel. Infolgedessen wird der Querschnitt des sich ergebenden Wellenleiters verzerrt, was zu einem hohen Übertragungsverlust führt. Dieses Problem kann durch den optischen Wellenleiter nach der Erfindung vermieden werden.

Wenn auch erläuterte Ausführungsformen der Erfindung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen im einzelnen beschrieben wurden, sind diese Ausführungen doch so zu verstehen, daß sich die Erfindung nicht auf diese Beispiele beschränkt, und daß verschiedene Abwandlungen und Veränderungen vom Fachmann vorgenommen werden können ohne das Wesen der Erfindung, wie es in den beigefügten Ansprüchen gekennzeichnet ist, zu verlassen.

Patertanwalt

-28 -Leerseite Patentanmeldung vom 13.12.1983 Kippon Sheet Glass Co. Ltd 334503.

Optische Wellenleitervorrichtung.... Int. Cl.3: G 02 B 5/176 Anmeldetag: 13. Dezember 1983 Offenlegungstag: " 14. Juni 1984 **3**A 2A $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ 3B -2B 4'A 4D 4B $4C \lambda_2$ λ3 FIG.2 4E $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4$ **6A** 2C 2E 6 2B **2D 6B 4B** FIG.3



BAD ORIGINAL

FIG.4

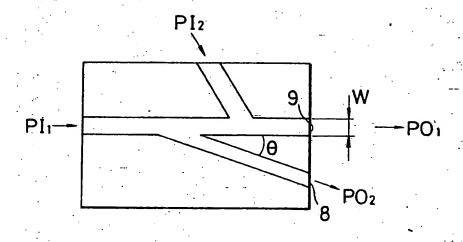


FIG.5

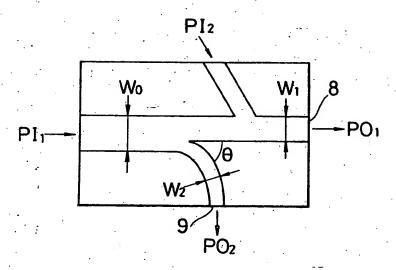


FIG.6

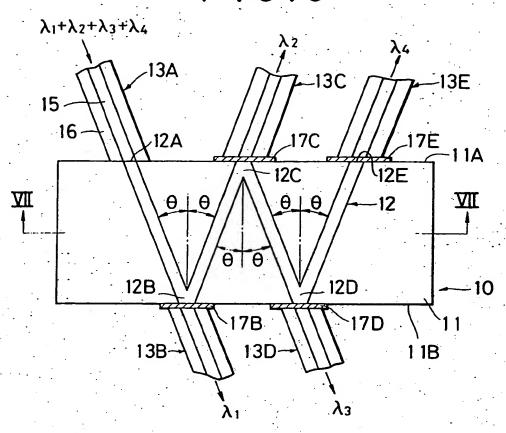


FIG.7

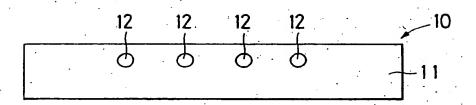


FIG.8

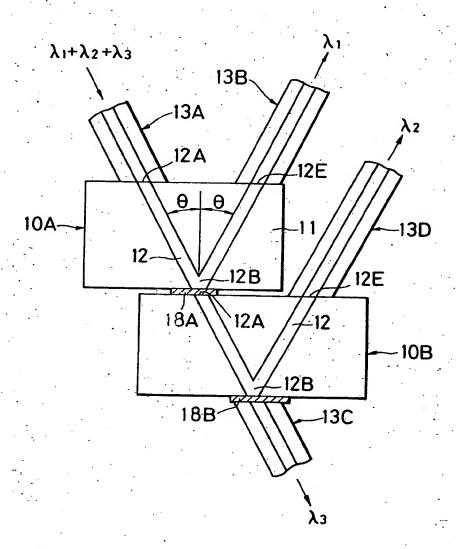
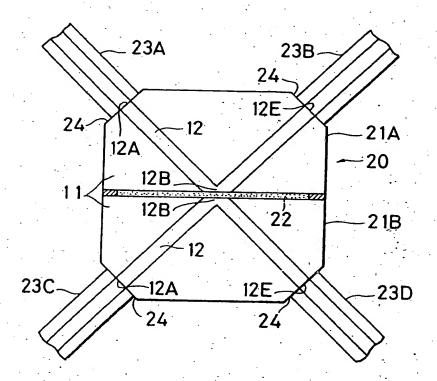
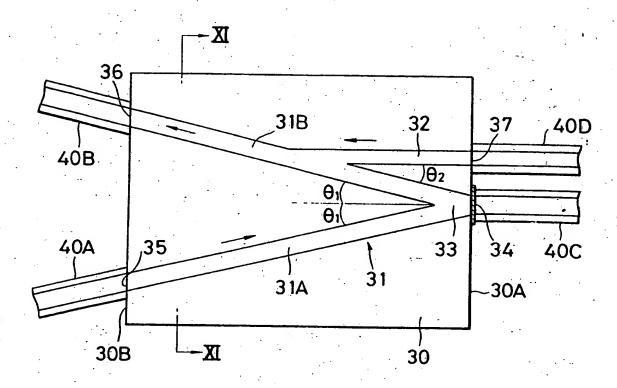


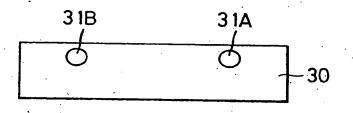
FIG.9



F1G.10



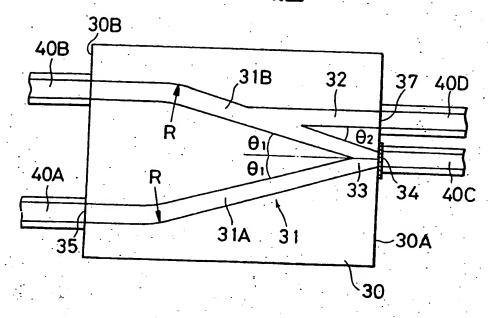
F1G.11



-.34 -

3345038

F1G.12



F1G.13

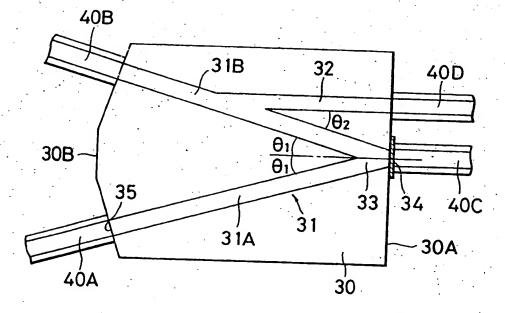


FIG.14A

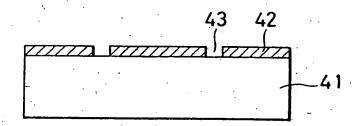


FIG.14B

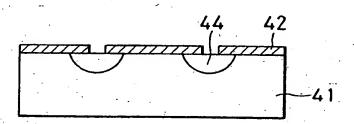


FIG.14C

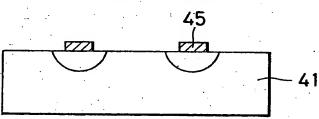


FIG.14D

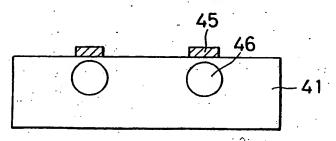


FIG.15

